

装置番号	データフォーマット	LOAD、ファイルの Vn-Ver	装置入力記号	UK	CANCEL	フォーマット指定				
6.20			2018.03/18				このエラーメッセージの範囲は			
装置の 部品/部品の番号	供部品の製品/ 部品/材料の名称	材料グレードNo.	金具型番/ 品記号	メーカー番号No.	厚さ (mm)	色	径 (mm)	供部品項目1	供部品項目2	
メーカー名	図管零件の製品/ 部品/材料の名称	図管零件の製品/ 部品/材料の名称	図管零件項目2	図管零件項目3	データ バージョン	造打 Y/Y/Y/MM/DD	図管単位	図管単位数量 (1/図管単位)		
FORMA UMB3-KC ACアダプタ	FORMA UMB3-KC ACアダプタ						mm	133.000		

一摞N

物質群分類コード	対象化学物質の名称 物質群	測定レベルによる含有率 (%) (Y/N)	固有重量 (mg)	使用用途分類コード	使用用途分類 (注)環境省の定める「化学物質の安全管理法」に基づいて分類する。		(+) 該当項目	使用用途・目的	使用部位	最大許容材料含有率 (%)	含有化学物質に関する記載事項
					使用用途分類コード	使用用途分類					
A01	特定の有機溶剤類(揮発性) VOCs(揮発性有機化合物)20ページの別添A-9参照。 特定の樹脂(熱硬化型) 塗料等(201頁) 塗料等(201頁)	N		J01-J0	対象となる個々の物質単位で、該物質単位あたりの重量比が1%を超える含有がある場合	■		この目的の使用用途に限定した場合には、これを除外し、特定の物質単位あたりに詳細情報に記載してない。			
				J01-J08	対象となる個々の物質単位で、該物質単位あたりの重量比が1%以下の含有がある場合	■					
A07	六価クロム化合物 環境レベル(検出レベル) 均質材料中の六価クロムの重量% (100ppm)	N	0.037	C0-R-3	均質材料単位あたり100ppmを超える六価クロムを含むポリカーボネート、ソーダ石灰ガラス等へ使用するエポキシ樹脂接着剤	■					
				C0-R-4	均質材料単位あたり100ppmを超える、安定レベル100d(AI)以上の高反射率カスビーカの装飾用のポリイミドに塗付けされる導電体の電気的、機械的な結合部分の合金のカミウム	■					
				C0-R-6	均質材料単位あたり100ppmを超える、酸化ペリロウムと結合したアルミニウム上に使用される導管ベース中のカミウムおよび酸化ペリロウムの合金	■					
				C0-R-7	均質材料単位あたり100ppmを超える、ランタノイド元素のサーマルキャパシタの合金	■					
				C0-R-8	均質材料単位あたり100ppmを超える、電気接点中のカミウム	■					
				C0-R-9	均質材料単位あたり100ppmを超える、フルトンガラスおよび反射基準(reflectance standards)に使用されるガラス中のカミウム	■					
				C0-R-10	均質材料単位あたり100ppmを超える、固体照明または光源システムで使用するための色変換LEDチップ中のカミウム(光線透過率/平方メートルあたり10 μg/cm ²)	■					
				C0-R-11	均質材料単位あたり100ppmを超える、プロ用音響機器に使用されるアナログ光ファイバーのフォトレゾナール中のカミウム	■					
				C0-E-2	均質材料単位あたり100ppmを超える六価クロムを含む電気自動車用のバッテリー	■					
				C0-B-2	電池重量あたり100ppmを超える六価クロムを含有する電池	■					
A07	六価クロム化合物 環境レベル(検出レベル) 均質材料中の六価クロムの重量% (100ppm)	N	0.037	C0-J-0	特定用途を除く均質材料単位あたり100ppmを超える六価クロムの意図的添加の含有がある場合(+右欄に詳細記入)	■					
				C0-J-99	不純物/ナノスケール材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり100ppmを超える六価クロムの含有	■					
				C0-R-0	特定用途を除く均質材料単位あたり100ppm以下の六価クロムの意図的添加の含有がある場合(+右欄に詳細記入)	■					
				C0-R-98	不純物/ナノスケール材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり100ppm以下の六価クロムの含有	■					
				C0-R-2	均質材料単位あたり100ppmを超える、微細な金属層中のカーボンナノチューブ冷却システムの防錆剤としての0.75重量%までの六価クロム	■					
				C0-B-1	均質材料単位あたり100ppmを超える六価クロムを含む印刷コーティング(下記C0-E-2以外)	■					
				C0-E-2	均質材料単位あたり100ppmを超える六価クロムを含む車体部品メッキ処理後の防錆コーティング	■					
				C0-E-3	均質材料単位あたり100ppmを超える、0.75wt%以下の六価クロムを含有するセラミック(後述)の表面	■					
				C0-J-0	特定用途を除く均質材料単位あたり100ppmを超える六価クロムの意図的添加の含有がある場合(+右欄に詳細記入)	■					
				C0-J-99	不純物/ナノスケール材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり100ppmを超える六価クロムの含有	■					
A09	鉛/鉛化合物 環境レベル(検出レベル) 均質材料中の鉛の重量% (100ppm) ただし、下記用途の場合、下記の環境レベルについても、同様のところ 電圧の場合は、電池中の鉛0.004重量% (40ppm) 圧縮及び圧搾向け製品の原料又は製造原料の場合、製造原料中の鉛0.0009重量% (90ppm) ととして100以下の半導体の消費電流の場合、製造原料中の鉛0.001重量% (100ppm) 半導体材料、消費電流用材料で構成された電圧ケーブル又はコートの場合、その製造原料中の鉛0.03重量% (300ppm)	Y	53.000	P0-P0-3	均質材料単位あたり100ppmを超える、銅材(バット式溶融鋳造めっき、快削鋼を含む)中の0.35wt%以下の鉛の含有	■					
				P0-P0-4	均質材料単位あたり100ppmを超える、銅合金(真鍮、Si/Cu黄銅等)中の4wt%以下の鉛の含有	■					
				P0-P0-5	均質材料単位あたり100ppmを超える、積層板中の鉛	■					
				P0-P0-6	均質材料単位あたり100ppmを超える、重量比20%以下の炭素含有のガラス中の鉛	■					
				P0-P0-7	均質材料単位あたり100ppmを超える、ガラスまたはセラミック、もしくはガラスまたはセラミック/プラスチック混合物中に鉛を含む、キャビタ中の誘電セラミック(例: エピエクスコンデンサデバイス)および自動車用/バス、自動車用プラグ内の電圧抵抗および電子パッケージング中の鉛	■	ガラス粉、セラミック粉	ダイオード、半導体、抵抗、コンデンサ	60000		
				P0-P0-8	P0-P0-7とは異なる用途を除き、均質材料単位あたり100ppmを超える、120V ACまたは200V DCまたはそれ以上の定格電圧のキャビタに使用する誘電セラミック中の鉛	■					
				P0-P0-9	P0-P0-7、P0-P0-8の用途を除く、均質材料単位あたり100ppmを超える、定格電圧が120V ACまたは200V DC未満のキャビタ中の誘電セラミック中の鉛	■					
				P0-P0-12	均質材料単位あたり100ppmを超える、集積回路またはディスプレイ半導体(有機発光半導体)の一部であるキャリアーのPZT系誘電体セラミック材料中の鉛	■					
				P0-E-20	均質材料単位あたり100ppmを超える、超音波センサーの一部であるキャビタ中の誘電体セラミック中の鉛	■					
				P0-P0-10	均質材料単位あたり100ppmを超える、CPUSコンプライアントセンシングシステムに使用される鉛	■					
				P0-P0-11	均質材料単位あたり100ppmを超える、CPUS以外のコンピュータインポート/エクスポートシステムに使用される鉛	■					
				P0-P0-1	均質材料単位あたり100ppmを超える、アルミニウム材料中の0.04wt%以下の鉛の含有	■					
				P0-P0-2	真鍮点ほんだ中の鉛(85wt%以上の鉛を含む合金)	■	真鍮点ほんだ鉛	ダイオード、トランジスタ	95000		
				P0-P0-3	均質材料単位あたり100ppmを超える、スーパー、ストレージおよびストレージ/アプリケーション、スイッチング、信号発生、転送などに電気通信ネットワーク管理のためのネットワークケーブル装置用のハンダ中の鉛	■					
				P0-P0-5	均質材料単位あたり100ppmを超える鉛を含む低放射線セールのラミネートフィルム	■					
				P0-P0-7	鉛0.004重量% (40ppm)を超える鉛を含むマイクロプロセッサのピンとパッケージ接合用の種類を超える金属で構成されたはんだ	■					
				P0-P0-8	均質材料単位あたり100ppmを超える、Pb Chip Eutecticパッケージ内で半導体のダイオードとキャビタ接合用のはんだ中の鉛	■					
				P0-P0-10	均質材料単位あたり100ppmを超える、ケイ酸塩(epoxide)樹脂コーティングされたバルブを有する連続自動電圧抵抗	■					
				P0-P0-11	均質材料単位あたり100ppmを超える、プロパゲーション材料向け特定用途に使用される高輝度放電(HID)ランプ用の蛍光粉としてのハロゲン化鉛	■					
				P0-P0-15	均質材料単位あたり100ppmを超える鉛を含むポリマー(酸ガラス、ソーダ石灰ガラス等へ使用するエポキシ樹脂用印インク)	■					
				P0-P0-17	均質材料単位あたり100ppmを超える、ピッチが0.6mm以下のコネクタ以外の熱ビームコンポーネントの仕上げ面に含まれる鉛	■					
				P0-P0-18	均質材料単位あたり100ppmを超える、機械加工または穴付け作業後および表面プラズマ処理多層コンデンサのはんだ付け用はんだに含まれる鉛	■					
				P0-P0-22	均質材料単位あたり100ppmを超える、障害信号機(432/430の付属番号1か2)の、1.2、3Bおよび4で定義されているプラスチックに含まれる鉛	■					
				P0-P0-23	均質材料単位あたり100ppmを超える、水銀を含有しない高輝度放電ランプとはえ、液晶ディスプレイ、半導体用または工業用照明に用いられるもの(高輝度放電ランプ)のガラス中の鉛	■					
				P0-P0-24	均質材料単位あたり100ppmを超える、アルゴン/フッ素化炭素の真空のウィンドウ組立部品を形成するために用いられるアルゴン/フッ素化炭素の合金中の鉛	■					
P0-P0-25	均質材料単位あたり100ppmを超える、電カラス中の、直径100 μm以下の薄型鋼板のはんだ用のはんだ中の鉛	■									
P0-P0-26	均質材料単位あたり100ppmを超えるサーメット製のマイクロプロセッサの基板に含まれる鉛	■									
P0-P0-27	均質材料単位あたり100ppmを超える、亜鉛めっき鋼板用ガラス(Cine bond glass)ベース上の高圧ダイオードのめっき層中の鉛	■									
P0-P0-30	均質材料単位あたり100ppmを超える鉛を含む光学用途に使用される色ガラス中の鉛	■									
P0-P0-31	均質材料単位あたり100ppmを超える鉛を含むフィルターガラスおよび反射基準(reflectance standards)に使用されるガラス中の鉛	■									
P0-P0-32	均質材料単位あたり100ppmを超える、レーザリング、鏡、窓、空室鏡、冷却、熱交換、マイクロプロセッサ、VACの用途の合金含有ランタン/ネオジム合金中の鉛(注)およびガラス(注)の内部に於ける鉛含有率中の鉛	■									
P0-P0-33	均質材料単位あたり100ppmを超える、RSP (RSPは0.050ppm未満の電圧値を含む目印用ラベル)と使用される放電ランプのガラス中の鉛(注)およびガラス中の鉛(注)	■									
P0-P0-34	均質材料単位あたり100ppmを超える、SMD (SMDは0.050ppm未満の電圧値を含む、チップ用照明、ランプ、LED										

物質別分類	対象化学物質群	環境レベルによる含有判定 (Y/N)	総含有量 (mg)	使用用途分類 (製品製造の仕様に記載されている場合)		(・該当用途)	使用用途・目的	使用部位	最大許容材料含有率 (ppm)	含有化学物質に関する通知事項				
				使用用途分類コード	使用用途分類									
P	プラスチック類 (樹脂・成形品)	N		P6-E-7	均質材料単位あたり1000ppmを超える、0.5wt%以下でのラミネーション用エラストマーの接着剤中の鉛	■								
				P6-E-10	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含むバンプシート	■								
				P6-E-11	均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛を含む印刷紙	■								
				P6-E-12	均質材料単位あたり1000ppmを超える、電気用途のはんだの鉛(電子回路基板及びガラスへのはんだ付けを除く)	■								
				P6-E-13	均質材料単位あたり1000ppmを超える、電気・電子製品の電子回路基板への取り付け及び部品組立用のはんだの(電解アルミニウムコンデンサを除く)	■								
				P6-E-14	均質材料単位あたり1000ppmを超える、電解アルミニウムコンデンサーの接続の鉛	■								
				P6-E-15	均質材料単位あたり1000ppmを超える、エアスセンターのガラスへのはんだ付け用の鉛	■								
				P6-E-16	均質材料単位あたり1000ppmを超える、パワーセミコンダクターのヒートスプレッダーとヒートシンクの取り付けはんだの鉛(チップサイズが小さくとも1mmで電流密度が小さくとも1A/mm ²)	■								
				P6-E-17	均質材料単位あたり1000ppmを超える、ガラスへの電気ブレイシング用途のはんだの鉛(ウレタンブレイシングをはんだ付けを除く)	■								
				P6-E-18	均質材料単位あたり1000ppmを超える、ウレタンブレイシング用途のはんだの鉛	■								
				P6-E-19	均質材料単位あたり1000ppmを超える、連続駆動のモーターシート中の0.35wt%以下の鉛の含有	■								
				P6-E-21	排気装置によるCO ₂ 排出量を削減する自動車電装用品における鉛含有助電材料	■								
				P6-J-1	均質材料単位あたり1000ppmを超える、電線及びコード類の導電中の鉛	■								
				P6-J-2	おもちゃ関連の部品・材料で、塗料などの有害物含量基準値が1000ppmを超える鉛の含有 (ただし、本項目は、塗料光からおもちゃ関連で使用することという指示がある場合はみ逃すこと)	■								
				P6-J-4	設置重量あたり100mgを超える鉛を含有し、又は以下の子供向け製品へ不使用 (ただし、本項目は、設置先から以下の子供向け製品で使用するという指示がある場合のみ逃すこと)	■								
				P6-B-1	電池重量あたりの940mgを超える鉛を含有する電池	■								
				P6-J-0	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛の意図的添加の含有がある場合(右欄に詳細記入)	■								
				P6-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppmを超える鉛の含有	■								
				P6-J-00	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppm以下の鉛の意図的添加の含有がある場合(右欄に詳細記入)	■								
P6-RG-00	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppm以下の鉛の含有	■												
R	金属/水銀化合物	N		Hg-R-10	シグナリングの発光ランプ中の、(バーナーまたは)下部を超えない水銀 △30W未満の一般照明目的用: 3.5mg △30W以上50W未満の一般照明目的用: 3.5 mg △50W以上150W未満の一般照明目的用: 5 mg △150W以上の一般照明目的用: 15mg △消費電力は定格の1/2以下で、電圧170V以下を有する一般照明目的用: 7mg △特種目的用: 5 mg	■								
				Hg-R-11	ダブルキャップの一般照明用の蓄電式ランプ(ラング)に以下の下記を超えない水銀 △通常寿命の管型8mm径未満(例: T12)の三波長管型灯: 4mg △通常寿命の管型8mm径以上17mm径以下(例: T12)の三波長管型灯: 5mg △通常寿命の管型17mm径超20mm径以下(例: T8)の三波長管型灯: 3.5mg △通常寿命の管型20mm径以上(例: T12)の三波長管型灯: 3.5mg △寿命期間中の0.0001mg以上の三波長管型灯: 5mg	■								
				Hg-R-18	ダブルキャップの一般照明用以外の発光式ランプ(ラング)に以下の下記を超えない水銀 △管型20mm径超の緑色白色フラッシュ T10およびT12: 10mgを超えない水銀 △あらゆるタイプの非線形白色フラッシュ 15mgを超えない水銀 △全線形三波長管型ランプ管型 17mm径以下(例: T8)に含有する15mgを超えない水銀 △その他の一般照明目的および特別目的(例: インディケーションランプ)のためのラングに含有する15mgを超えない水銀	■								
				Hg-R-9	特別目的の冷陰極蛍光灯および外部電極管ランプ(COFLおよびCEFL)中の水銀	■								
				Hg-R-20	Hg-R-16, Hg-R-17, Hg-R-18, Hg-R-19以外の高圧放電ランプ中の水銀(ラングごと)	■								
				Hg-R-11	改善された黄色評価係数 (colour rendering index) Raの低い一般照明目的の高圧ナトリウム(蒸気)ランプ中の水銀	■								
				Hg-R-12	一般照明目的のもの以外の(Hg-R-11)の高圧ナトリウム(蒸気)ランプ中の水銀	■								
				Hg-R-13	高圧水銀放電ランプ(MPMW)中の水銀	■								
				Hg-R-14	ハロゲン化金属ランプ(MH)中の水銀	■								
				Hg-R-15	ISO11953上の測定値 (L _v)水銀の使用用途分類)で特に定められている特殊品のその他の放電ランプ中の水銀	■								
				Hg-M-1	ディスプレイランプ及び針筒/キルディスプレイ中の水銀	■								
				Hg-B-1	意図的添加または電池重量あたりにppmを超える鉛を含有する電池	■								
				Hg-J-0	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppmを超える水銀の意図的添加の含有がある場合(右欄に詳細記入)	■								
				Hg-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppmを超える水銀の含有	■								
				Hg-R-0	特定用途を除く均質材料単位あたり1000ppm以下の水銀の意図的添加の含有がある場合(右欄に詳細記入)	■								
				Hg-RG-00	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppm以下の水銀の含有	■								
				R	ニッケル	N		Ni-J-1	長期皮膚に接触する用途で、意図的添加の含有がある場合	■				
								Ni-J-2	製品用途不明で意図的添加の含有がある場合	■				
								Ni-J-00	Ni-J-1, Ni-J-2以外の含有がある場合(長期皮膚に接触しない用途、または不純物)	■				
A17-J-4	意図的添加の含有がある場合	■												
R	リチウムイオン二次電池 (リチウムイオン二次電池)	N		A17-J-00	不純物の含有がある場合	■								
R	三波長管型水銀化合物	N		A28-J-4	均質材料単位あたり100スズ含有率が、重量比で、0.1%を超える含有がある場合	■								
				A28-J-4	A28-J-4以外の用途で、意図的添加の含有がある場合	■								
				A28-J-07	均質材料単位あたり100スズ含有率が、重量比で、0.1%以下の含有がある場合	■								
				A22-J-1	均質材料単位あたり100スズ含有率が、重量比で、0.1%を超える。コンポーネントおよびコンポーネント追加機能シーティング(RTV-VI RTV-Sealing)および接着剤への含有がある場合	■								
R	フッ素化合物 (フッ素化合物)	N		A22-J-2	均質材料単位あたり100スズ含有率が、重量比で、0.1%を超える。反応時に発生する揮発性ガス、DHT化合物を促進剤として含む変換およびコーティングへの含有がある場合	■								
				A22-J-3	均質材料単位あたり100スズ含有率が、重量比で、0.1%を超える。ソフトラビゲイターで、硬質PVCとの同時硬化で形成した、ソフトフォームの含有がある場合	■								
				A22-J-4	特定用途(A22-J-1, 2, 3)を除く、均質材料単位あたり100スズ含有率が、重量比で、0.1%を超える含有がある場合	■								
				A22-J-00	均質材料単位あたり100スズ含有率が、重量比で、0.1%以下の含有がある場合	■								
R	ジブチルジスズ化合物 (DOT)	N		A24-J-0	顔料・染料中に存在する物質(皮革部) △毒性亜硫酸塩・モルタル・シリカ・RTV-Sealing・モルタル・シリカ・シリカ の用途で、均質材料単位あたり100スズ含有率が、重量比で、0.1%を超える含有がある場合	■								
				A24-J-1	製品用途不明で意図的添加の含有がある場合	■								
				A24-J-00	A24-J-0, A24-J-1以外の含有がある場合	■								
				A19-J-0	設置重量あたりの90の重量比が0.1%を超える含有がある場合	■								
I	酸化バリウム (CAS No. 1304-96-9)	N		A19-J-00	設置重量あたりの90の重量比が0.1%以下の含有がある場合	■								
R	水/水銀化合物 (水銀)	N		B02-J-0	均質材料単位あたり1000ppmを超えがB08の意図的添加の含有がある場合(右欄に詳細記入)	■								
				B02-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppmを超えがB08の含有	■								
				B02-R-0	均質材料単位あたり1000ppm以下のB08の意図的添加の含有がある場合(右欄に詳細記入)	■								
				B02-R-00	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppm以下のB08の含有	■								
R	ポリ(臭化ジブチルエーテル) (PBDE類)	N		B03-J-0	均質材料単位あたり1000ppmを超えるPBDEの意図的添加の含有がある場合(右欄に詳細記入)	■								
				B03-J-99	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppmを超えがPBDEの含有	■								
				B03-R-0	均質材料単位あたり1000ppm以下のPBDEの意図的添加の含有がある場合(右欄に詳細記入)	■								
				B03-R-00	不純物/リサイクル材料/コンタミネーションとして、均質材料単位あたり1000ppm以下のPBDEの含有	■								
I	臭素系樹脂類 (PBDE類, PBDE類およびHBCDを除く)	Y	370.000	B08-J-3	接着剤/プリント配線基板の用途で、臭素系含有量が設置重量あたり重量比で0.05重量%を超える含有がある場合	■								
				B08-J-5	接着剤/プリント配線基板中のものを除く、プラスチック材料中の臭素の含有割合で0.1重量%を超える含有がある場合	■	使用部位	PCB-J-1, PCB-J-2, PCB-J-3, PCB-J-4, PCB-J-5	210000	環境レベルがYですが、R ₄₅ H ₅₃ の適用除外対象になります。				
				B08-J-4	製品用途不明で臭素系樹脂類として意図的添加の含有がある場合	■								
				B08-J-37	B08-J-3, B08-J-4, B08-J-5以外の含有がある場合	■								

調査対象物質群		関係レベルによる 含有判定 (Y/N)	総含有量 (mg)	使用用途分類 (調査項目の名称にマッピングしてください)		(+ 該当用途)	使用用途・目的	使用部位	最大均質材 料 含有率 (ppm)	含有化学物質に関する追記事項
物質群 の区分	物質群			使用用途分類 コード	使用用途分類					
I	B18 塩素系殺菌剤 関連レベル(報告レベル): 機器プリント配線基板の用途で、塩 素の含有合計で0.01重量% (100ppm) プラスチック材料中の塩素の含有合 計で0.1重量% (1000ppm)、ただしプ リント配線基板中のものを除く。	N		B18-J-0	機器プリント配線基板の用途で、塩素元素の含有量が調査単位あたりの重量比で0.01重量%を超える含有がある場合	■				
				B18-J-1	機器プリント配線基板中のものを除く、プラスチック材料中の塩素の含有合計で0.1重量%を超える含有がある場合	■				
				B18-J-2	製品用途不明で塩素系殺菌剤として意図的添加の含有がある場合	■				
				B18-J-98	B18-J-0、B18-J-1、B18-J-2以外の含有がある場合	■				
R	B05 ポリ塩化ビニル樹脂 (PVC樹脂) 及び特定代替物質 (A05-101 Ed. 4.1の表を参照) 関連レベル(報告レベル): 意図的添加がある場合	N		B05-J-1	意図的添加の含有がある場合	■				
				B05-J-98	不純物の含有がある場合	■				
R	B15 ポリ塩化タフエニル樹脂 (PCT樹脂) 関連レベル(報告レベル): 材料の0.005重量%	N		B15-J-2	均質材料単位あたりの重量比が0.005%を超える含有がある場合	■				
				B15-J-97	均質材料単位あたりの重量比が0.005%以下の含有がある場合	■				
R	B06 ポリ塩化テトラフレン (塩素量が5以上) 関連レベル(報告レベル): 意図的添加がある場合	N		B06-J-1	意図的添加の含有がある場合	■				
				B06-J-98	不純物の含有がある場合	■				
R	B12 炭素系殺菌剤 関連レベル(報告レベル): 調査単位が0.00000009重量% (0.09ppm)	N		B12-J-0	調査単位あたりの重量比が6ppmを超える含有がある場合	*				
				B12-J-98	調査単位あたりの重量比が6ppm以下の含有がある場合	*				
R	B13 ハロゲン化オキサラン系樹脂 (PFOS) 関連レベル(報告レベル): 意図的添加または材料中の0.1重 量%	N		B13-J-0	フォトリンググラフィプロセスのためのフトレジストまたは反反射防止コーティング中にPFOSの意図的含有がある場合	■				
				B13-J-1	フィルム、書籍、または印刷版に使用される写真コーティング中にPFOSの意図的含有がある場合	■				
				B13-J-2	クロムめっき、クロム酸処理、リバーシエンタングで使用するエラストマー中にPFOSの意図的含有がある場合	■				
				B13-J-3	無電解ニッケル-ポリアクトラルクロエチレン(PFTE) のときで使用するエラストマー中にPFOSの意図的含有がある場合	■				
				B13-J-4	食品包装前のプラスチック基材のエンギングで使用するエラストマー中にPFOSの意図的含有がある場合	■				
				B13-J-5	特定用途 (B13-J-1、B13-J-2) を除く、成製品の含有成分として、均質材料単位あたりの重量比が0.01wt%以上のPFOSの意図的含有がある場合、またはフキシステムまたはその他の装置に使用された材料について、装置稼働の1 μg/mL以上のPFOSの意図的含有がある場合	■				
				B13-J-7	特定用途 (B13-J-1、B13-J-4、B13-J-5) を除く、PFOSの意図的含有がある場合	■				
				B13-J-8	特定用途 (B13-J-1、B13-J-4、B13-J-7) を除く、均質材料単位あたりの重量比が0.01wt%以上のPFOSの不純物としての含有がある場合	■				
				B13-J-9	特定用途 (B13-J-1、B13-J-4、B13-J-7) を除く、物質または原料の構成成分として、0.001wt%を超えるPFOSの含有がある場合	■				
				B13-J-10	フォトリンググラフィプロセスのためのフトレジストまたは反反射防止コーティング中に1 μg/mL未満のPFOSの不純物としての含有がある場合	■				
				B13-J-13	フィルム、書籍、または印刷版に使用される写真コーティング中に1 μg/mL未満のPFOSの不純物としての含有がある場合	■				
				B13-J-14	クロムめっき、クロム酸処理、リバーシエンタングで使用するエラストマー中に、0.001wt%以下のPFOSの不純物としての含有がある場合	■				
				B13-J-15	無電解ニッケル-ポリアクトラルクロエチレン(PFTE) のときで使用するエラストマー中に、0.001wt%以下のPFOSの不純物としての含有がある場合	■				
				B13-J-16	食品包装前のプラスチック基材のエンギングで使用するエラストマー中に、0.001wt%以下のPFOSの不純物としての含有がある場合	■				
				B13-J-19	特定用途 (B13-J-0、B13-J-4、B13-J-5、B13-J-7) を除く、物質または原料の構成成分として、0.001wt%以下の不純物としてのPFOSの含有がある場合	■				
				B13-J-20	特定用途 (B13-J-0、B13-J-4、B13-J-5、B13-J-7) を除く、成製品の含有成分として、均質材料単位あたりの重量比が0.01wt%未満のPFOSの不純物としての含有がある場合、またはフキシステムまたはその他の装置に使用された材料について、装置稼働の1 μg/mL未満のPFOSの不純物としての含有がある場合	■				
				B13-J-91	特定用途 (B13-J-0、B13-J-4、B13-J-5、B13-J-7) を除く、PFOSの不純物としての含有がある場合	■				
R	B10 フッ素系温度伝導剤がス (PVC、PVC、SPE) 関連レベル(報告レベル): 意図的添加がある場合	N		B10-J-0	意図的添加の含有がある場合	■				
				B10-J-98	不純物の含有がある場合	■				
I	B19 ポリ塩化ビニル (PVC) よりもPVC ポリマー 関連レベル(報告レベル): プラスチック材料中の塩素の含有合 計で0.1重量% (1000ppm)、ただしプ リント配線基板中のものを除く。	Y	11000.000	B19-J-0	機器プリント配線基板中のものを除く、プラスチック材料中の塩素の含有合計で0.1重量%を超える含有がある場合	■	装置成分	389979-7、DCC-1	580000	当調査レベルYですが、RoHS指令の適用除外対象になります。
				B19-J-98	機器プリント配線基板中のものを除く、プラスチック材料中の塩素の含有合計で0.1重量%以下の含有がある場合	■				
R	C01 アスベスト類 関連レベル(報告レベル): 意図的添加がある場合	N		C01-J-1	意図的添加の含有がある場合	■				
				C01-J-98	不純物の含有がある場合	■				
R	C02 一部の芳香族アミンを生成するアミン 染料・顔料 関連レベル(報告レベル): 繊維/皮革製品の用途で、調査単位 が0.0003重量% (30ppm)	N		C02-J-2	重量比が0.003%を超える特定の芳香族アミンを生成するアミン染料・顔料を含有する皮革製品及び繊維製品の場合 (皮革、繊維を有する部位での使用)	■				
				C02-J-3	製品用途不明で意図的添加の含有がある場合	■				
				C02-J-98	C02-J-2、C02-J-3以外の含有がある場合	■				
R	C04 オープン増粘剤 関連レベル(報告レベル): 意図的添加がある場合	N		C04-J-1	意図的添加の含有がある場合	■				
				C04-J-98	不純物の含有がある場合	■				
R	C06 放射線性物質 関連レベル(報告レベル): 意図的添加がある場合	N		C06-J-1	意図的添加の含有がある場合	■				
				C06-J-98	不純物の含有がある場合	■				
R	C07 ホルムアルデヒド 関連レベル(報告レベル): 重合木材製品の用途で、意図的添加 がある場合 繊維用途で、繊維製品単位で、 0.0075重量% (75ppm)	N		C07-J-0	重量比が0.0075%を超える繊維製品への含有がある場合	■				
				C07-J-2	調査対象に木材を有する場合で、木材中に意図的添加の含有がある場合	■				
				C07-J-97	C07-J-0、C07-J-2以外の含有がある場合	■				
R	C08 2-[2H-13C-3-ペンチナ]アノール- 1-4-[2H-13C-3-ペンチナ]フェノール (CAS No. 3846-71-7) 関連レベル(報告レベル): 意図的添加がある場合	N		C08-J-0	意図的添加の含有がある場合	■				
				C08-J-98	不純物の含有がある場合	■				
R	C09 フタル酸エステル類 グループ1 (BBP、DEHP、DINOP) 関連レベル(報告レベル): 皮革、または皮革製品の用途で、意図的添加 がある場合 可塑化した材料 (0.1重量% (1000ppm))	N		C09-J-1	皮革、または皮革製品の用途で、可塑化した材料 (均質材料単位) あたりの重量比が、BBP、DEHP、DINOPの合計値で0.1%を超える含有がある場合	■				
				C09-J-2	製品用途不明で、可塑化した材料 (均質材料単位) あたりの重量比が、BBP、DEHP、DINOPの合計値で0.1%を超える含有がある場合	■				
				C09-J-3	C09-J-1の用途以外の製品に使用され、可塑化した材料 (均質材料単位) あたりの重量比が、BBP、DEHP、DINOPの合計値で0.1%を超える含有がある場合	■				
				C09-J-97	C09-J-1、C09-J-2の用途以外で、可塑化した材料 (均質材料単位) あたりの重量比が、BBP、DEHP、DINOPの合計値で0.1%以下の含有がある場合	■				
R	C10 フタル酸エステル類 グループ2 (DEHP、DEHP、DINOP) 関連レベル(報告レベル): 子供の口に入る玩具、または育児製品 の用途で、可塑化した材料の0.1重 量% (1000ppm)	N		C10-J-0	子供の口に入る玩具、または育児製品の用途で、可塑化した材料 (均質材料単位) あたりの重量比が、DEHP、DEHP、DINOPの合計値で0.1%を超える含有がある場合	■				
				C10-J-1	製品用途不明で、可塑化した材料 (均質材料単位) あたりの重量比が、DEHP、DEHP、DINOPの合計値で0.1%を超える含有がある場合	■				
				C10-J-97	C10-J-0の用途以外の製品に使用され、可塑化した材料 (均質材料単位) あたりの重量比が、DEHP、DEHP、DINOPの合計値で0.1%を超える含有がある場合	■				
				C10-J-98	C10-J-0、C10-J-1の用途以外で、可塑化した材料 (均質材料単位) あたりの重量比が、DEHP、DEHP、DINOPの合計値で0.1%以下の含有がある場合	■				
R	C11 ジブチルジメチル フタル酸エステル 関連レベル(報告レベル): 均質材料の0.00001重量% (0.1ppm)	N		C11-J-0	均質材料単位あたりの重量比が0.00001%を超える含有がある場合	■				
				C11-J-98	均質材料単位あたりの重量比が0.00001%以下の含有がある場合	■				

* 使用用途分類項目の+右側に詳細記入の名称には、使用用途・目的、使用部位、含有化学物質に関する追記事項の欄を留す。